



## 特种光学冷加工设备

### 分体式四轴研磨抛光机

用于高精度薄片型光学元件加工。



#### 优势

1. 双摆联动，更无序的抛光轨迹
2. 复合了古典双面抛光上置磨盘，适合双面薄片型光学元件高效、高精度抛光

#### 主要技术指标

项目	参数指标
加工范围	≤ 200mm
主轴转数	10-140r/min
摆轴转数	10-100r/min
机床总功率	2.4kW
机床尺寸	1030*910*1100 (mm)
重量	260KG
主轴螺纹	螺纹 M27-3
主轴端面跳动	≤ 0.015mm
摆盘最大可调范围	0-100mm
盘面直径	≤ 250mm
操作界面	PLC+ 触摸屏

